Journal of Organometallic Chemistry, 87 (1975) 169-181
© Elsevier Sequoia S.A., Lausanne - Printed in The Netherlands

SILYLATION D'HYDROCARBURES ACETYLENIQUES AU MOYEN DE CHLOROSILANES

JACQUES DUNOGUES, PAUL BOURGEOIS, JEAN-PAUL PILLOT, GEORGES MERAULT et RAYMOND CALAS (avec la collaboration technique de PAULETTE LAPOUYADE)

Laboratoire de Chimie Organique et Laboratoire des Composés Organiques du Silicium et de l'Etain associé au CNRS, Université de Bordeaux I, 33405 Talence (France)

(Reçu le 21 janvier 1974)

Summary

The action of the Me₃SiCl/Mg/HMPT system on various acetylenic hydrocarbons leads by a new route, to mono-, di- or poly-silylated compounds. Most of the derivatives synthetized are new. The persilylation of phenylacetylene led to a heptasilylated derivative with an unexpected structure, whereas the direct monosilylation, which leads to PhC≡CSiMe₃, can be carried out in satisfactory yields.

Résumé

L'action du système Me₃SiCl/Mg/HMPT sur divers hydrocarbures acétyléniques conduit, de façon originale, à l'obtention de composés mono-, diou poly-siliciés. La plupart des dérivés préparés sont nouveaux.

La persilylation du phénylacétylène a permis d'accéder en particulier à un dérivé heptasilicié dont la structure était inattendue, alors que la monosilylation directe de ce dérivé peut être effectuée avec des rendements satisfaisants.

Introduction

Au cours de travaux antérieurs nous avons montré que les hydrocarbures styréniques [1-3] ou les polyènes conjugués [3-5] réagissaient avec le système chlorosilane/magnésium/HMPT pour conduire à des dérivés résultant de l'addition de deux groupes silyles à la double liaison du système styrénique, ou en -1,4 avec les diènes conjugués. Quelques essais avaient été effectués avec le tolane:

PhC
$$\equiv$$
 CPh + 2Me₃SiCi + Mg $\xrightarrow{\text{HMPT}}$ Ph(Me₃Si)C $=$ C(SiMe₃)Ph + MgCi₂ (ref 1,3)
PhC \equiv CPh + CiSiMe₂ -(Z)-SiMe₂Ci + Mg $\xrightarrow{\text{HMPT}}$ PhC $=$ CPh + MgCi₂ (ref 2,3)
-(Z) - = -0 - ou -(CH₂)₂ - (Z)

Ce travail décrit la généralisation de cette réaction à des dérivés acétyléniques divers.

Nous étudierons successivement le cas du phényltriméthylsilylacétylène et du phénylacétylène où la triple liaison est conjuguée avec un noyau aromatique, du triméthylsilyl-1 méthyl-3 butène-3 yne-1 et du cyclohexène-1 yl triméthylsilylacétylène (énynes conjugués), du phényl-1 méthyl-3 ène-3 yne (ényne conjugué avec un noyau aromatique), du bis(triméthylsilyl)butadiyne (diyne conjugué), enfin du triméthylsilyl-, du bis(triméthylsilyl)-acétylène et de l'hexyne-3 où la triple liaison n'est pas conjuguée.

Résultats

Hydrocarbures dont la triple liaison est conjuguée avec un noyau aromatique

Si l'on excepte les réactions de substitution d'hydrogène acétylénique et les résultats obtenus au Laboratoire précédemment signalés [1, 2], la silylation directe au moyen de chlorosilanes, des hydrocarbures acétyléniques avait été étudiée, notamment avec Li ou Na [6-10, 35]. Ainsi, par exemple:

avec Me₃SiCl/Li/THF la disilylation du tolane avait été signalée par Weyenberg [6], mais le produit obtenu n'était pas décrit, alors que très récemment Nakadaira et Sakurai [7] ont étudié la silylation du tolane par ClMe₂SiSiMe₂Cl/Li/THF et synthétisé des composés cycliques.

La silylation des dérivés de métallation d'alcynes aromatiques (obtenus par action de RLi et en particulier n-BuLi sur ces alcynes) avait aussi été envisagée [8-10] mais la réaction est complexe.

Dans notre laboratoire Calas et Bourgeois [11a] ont réalisé la disilylation du diméthoxy-4,4' tolane par Me₃SiCl/Mg/HMPT lors de la synthèse d'un homologue silicié du stilboestrol.

Pour notre part nous envisagerons ici le cas de PhC≡CSiMe₃ avant celui de PhC≡CH dont l'hydrogène acétylénique peut participer à la réaction.

Silylation de PhC≡CSiMe₃

La réaction s'effectue selon le schéma:

PhC=CSiMe₃ + 2Me₃SiCl + Mg
$$\xrightarrow{\text{HMPT}}$$
 C=C + MgCl₂, 2HMPT Me₃Si SiMe₃
(I) (Rdt. 60%)

Il semble que I n'ait jamais été décrit.

En fait, la réaction peut aller beaucoup plus loin: un essai de disilylation de I nous a conduits à un mélange dans lequel nous avons mis en évidence, par spectrométrie de masse, la présence d'un dérivé pentasilicié C₂₃H₅₀Si₅ (II) dont la structure n'a pu être établie et d'un dérivé heptasilicié III que peut être obtenu par traitement de I ou de PhC≡CSiMe₃ avec un gros excès de Me₃SiCl/Mg/HMPT (rendements respectifs 50 et 26%). III, par la suite, a été identifié au dérivé heptasilicié obtenu à partir du phénylacétylène, pour lequel nous

proposons la formule:

$$CH = CH$$
 $CH = CH$
 $C = C(S_1Me_3)CH(S_1Me_3)_2$
 $CH = CH$
 $CH =$

Silylation de PhC≡CH

(a). Avec 0.1 mole de magnésium pour 0.1 mole de PhC≡CH et en utilisant un excès de chlorosilane dans l'HMPT comme solvant, le schéma réactionnel est le suivant:

$$PhC = CSiMe_3 \qquad (IV) \qquad 10-15\% *$$

$$PhC = CH + Mg \xrightarrow{\text{Me}_3SiCl} \xrightarrow{\text{excés}} \qquad Ph$$

$$Ph \qquad \qquad C = CHSiMe_3 \qquad (VI) \qquad 25-30\% *$$

$$Me_3Si \qquad Ph \qquad SiMe_3 \qquad \qquad + MgCl_2 , 2HMPT$$

$$Produits hautement siliciés \qquad (formé quantita-formés en grande quantité \qquad tivement)$$

Les essais ont été effectués en coulant PhC≡CH (0.1 mole) sur Me₃SiCl (excès)/Mg (0.1 mole)/HMPT. Si l'on additionne un mélange de PhC≡CH (0.2 mole) et Me₃SiCl (0.2 mole) à une suspension de Mg (0.1 mole) dans l'HMPT, IV est obtenu avec un rendement voisin de 60%.

(b). En présence d'un gros excès de Me₃SiCl/Mg/HMPT nous avons mis en évidence, en spectrométrie de masse, deux composés, respectivement hexaet hepta-siliciés. Alors que le dérivé heptasilicié a été identifié à III, nous proposons, sous toutes réserves, pour le produit hexasilicié la formule suivante:

$$CH = CH$$
 $CH = CH$
 $C = C(S_1Me_3)CH(S_1Me_3)_2$
 $CH = CH$
 $CH = CH$

[•] I, IV et VI peuvent être séparés à l'état pur par distillation fractionnée.

(c). Pour compléter notre étude nous avons envisagé la silylation de VI. Avec 0.1 mole de Mg pour 0.1 mole de VI en présence d'un excès de chlorosilane nous avons obtenu, de façon surprenante, un composé pentasilicié VIII:

$$VI + Mg \xrightarrow{Me_3S_1CI} Me_3S_1$$
 $Me_3S_1 \rightarrow C$
 Me

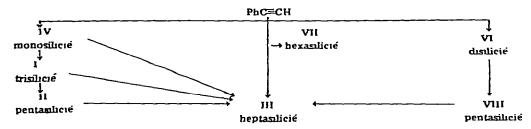
(VIII) (Rdt. 20%)

VIII est différent du composé pentasilicié II obtenu à partir de PhC≡C-SiMe₃.

Avec un excès de Me₃SiCl/Mg/HMPT, VIII conduit au dérivé heptasilicié III avec un rendement de 82%. Notons que III n'a pu, à son tour, subir de silylation supplémentaire dans nos conditions opératoires.

Le Schéma 1 résume les résultats observés.

SCHEMA 1. SILYLATION DE PhC≡CH PAR Me3SiCI/Mg/HMPT*



Identification des produits obtenus. Les composés I, IV, V et VI ont été identifiés sans difficulté par microanalyse et étude physico-chimique alors que II a seulement été mis en évidence par spectromêtrie de masse.

Si l'on excepte V pour lequel l'étude RMN nous a conduits à admettre une structure *trans*, la stéréochimie des produits formés n'a pas été envisagée.

La structure de VI a été recoupée par traitement de I au reflux de l'acide acétique:

Le traitement prolongé de VI au reflux de l'acide acétique conduit quantitativement à IX. Bien que la stéréochimie de VI n'ait pas été envisagée, les

Cette schéma incomplete, ne tient pas compte, notamment, de la formation possible de VII à partir des différents intermédiaires.

produits obtenus soit par disilylation du phénylacétylène, soit par monodésilylation de I, présentent des spectres RMN superposables, ce qui donne à penser qu'ils sont identiques (présence probable d'un seul et même isomère).

Le composé pentasilicié VIII, différent de II, a été identifié sans ambiguité par voie physico-chimique.

Notons qu'un de ses homologues azotés avait précédemment été obtenu au Laboratoire par Biran lors de la silylation de PhC≡N [11b]:

Le produit hexasilicié VII n'a pas été identifié avec certitude. Sa structure a été établie par comparaison à celle d'un dérivé hexasilicié obtenu récemment au Laboratoire par silylation du benzonitrile [11c], de formule:

$$CH = CH$$
 $C = C(S_1Me_3)N(S_1Me_3)_2$
 $CH = CH$
 $CH =$

Enfin le dérivé heptasilicié III a été identifié par voie physico-chimique (RMN, spectrométrie de masse qui, en plus du pic moléculaire, révèle notamment l'existence d'un signal très intense pour M=145 correspondant à Me_3SiCH_2 - $SiMe_2$), microanalyse et voie chimique: en effet le traitement de III par l'acide acétique au reflux, conduit à la scission de liaisons Si-C en position allylique et donne notamment, après hydrolyse acide ($Me_3SiCH_2SiMe_2$)₂O.

Enynes conjugués

(a). Nous avons étudié le comportement de CH₂ =C(Me)C≡CSiMe₃ préparé à partir de CH₂ =C(Me)C≡CH [12] et observé la réaction suivante:

(b). Le cyclohexène-1 yl triméthylsilylacétylène conduit à XI (rdt. 40%) résultant de l'addition d'un H et d'un groupe Me₃Si.

$$C = C$$
 $S_1 Me_3$
 $S_2 Me_3$

(c). En ce qui concerne la disilylation* de CH₂=C(Me)C≡CPh nous avons observé la formation de Me₃SiCH₂C(Me)=C=C(Ph)SiMe₃ (XII) attendu, mais ce dérivé s'accompagne de Me₂C=C=C(Ph)SiMe₃ (XIII), (proportions relatives respectives 65 et 35%; rdt. global 75%). Signalons ici que la silylation des énynes avait été étudiée, mais dans le cas d'énynes non conjugués [12].

Diyne conjugué

Seul le cas de Me₃SiC≡CC≡CSiMe₃ a été envisagé. Ce dérivé, obtenu à partir du diacétylène [12] ou de l'hexachlorobutadiène [13], conduit à l'hexakis(triméthylsilyl-)butyne-2:

Me₃SiC=CC=CSiMe₃
$$\frac{\text{Me}_3\text{SiCl/Mg/HMPT}}{\text{réactif en excès}}$$
 (Me₃Si)₃CC=CC(SiMe₃)₃ (XIV) (Rdt. 80%)

XIV avait déjà été obtenu à plusieurs reprises par silylation de perhalogénobutadiènes par voie organométallique [13-15]. Signalons que West [16] a décrit la silylation de HC=CCH₂C=CH, diyne non conjugué.

Hydrocarbures acétyléniques non conjugués

Peu de travaux avaient été réalisés jusqu'ici, la plupart des réactions étant effectuées par métallation de l'alcyne par RLi suivie de silylation [12, 16-18], le cas de l'allène ayant été aussi envisagé [18]. Signalons aussi que Quass, West et Husk [19] ont étudié la silylation du bis(triméthylsilyl)acétylène par Me₃SiCl/Li/THF.

Nous avons envisagé trois cas: le triméthylsilyl-, le bis(triméthylsilyl)-acétylène et l'hexyne-3.

Silylation de Me₃SiC≡CH

La silylation est favorisée par l'emploi de quantités catalytiques de FeCl₃, déjà utilisé lors d'autres réactions de silylation effectuées au laboratoire [20, 21].

Avec une mole de magnésium pour une mole de Me₃SiC=CH et un excès de chlorosilane, le schéma réactionnel est le suivant:

$$Me_{3}SiC = CH \xrightarrow{Me_{3}SiC | |Mg/HMPT|} Me_{3}SiC = CSiMe_{3} + Me_{6}Si_{2} + produits loweds$$

$$(XV) (Rdt. 50\%) (Rdt. 10\%) \qquad \begin{array}{c} hautement \\ siliciés \end{array}$$

Avec un grand excès de chlorosilane et de magnésium nous observons la formation, à côté de Me₆Si₂ et de XV (rdt. 62%), de composés lourds constitués essentiellement de (Me₃Si)₃CCH₂SiMe₂CH(SiMe₃)₂ (XVI) et très vraisemblablement de (Me₃Si)₃CCH₂SiMe₂CH₂SiMe₃ (XVII) (rdt. global 13%). XVI et XVII ont été identifiés par comparaison avec les résultats de Quass, West et Husk [19] qui avaient synthétisé ces composés lors d'essais de préparation du tétra-kis(triméthylsilyl)éthylène par disilylation du bis(triméthylsilyl)acétylène par Me₃SiCl/Li/THF.

La polysilylation n'a pas été envisagée dans ce cas.

Silylation de XV

Nous avons confirmé les résultats obtenus à partir du triméthylsilylacétylène et préparé XVI et XVII avec des rendements respectifs de 10 et 25%.

Silylation de l'hexyne-3

Cet hydrocarbure a été choisi car il est liquide et il présente, outre le fait de ne pas posséder d'hydrogène acétylénique, la propriété d'être symétrique. Afin d'obtenir un taux de silylation suffisant, nous avons suivi le mode opératoire récemment mis au point lors de la silylation d'oléfines non conjuguées [22]. Le schéma réactionnel est le suivant:

EtC=CEt
$$\xrightarrow{\text{Me}_3 \text{SiCI/Mg/HMPT}}$$
 EtCH=C $\xrightarrow{\text{Et}}$ $\xrightarrow{\text{Et}}$ C =C=C $\xrightarrow{\text{H}}$ C =C $\xrightarrow{\text{H}}$ C C=C $\xrightarrow{\text{H}}$

XVIII et XIX sont isolés en proportions 85/15 environ avec un rendement de 25% par rapport à l'hexyne-3 engagé, soit 36% par rapport à l'hexyne-3 ayant disparu.

Discussion

Deux types de réactions sont à considérer: (a). Les réactions d'addition de groupes silyles à des systèmes insaturés; (b). Les réactions de substitution d'hydrogène.

Addition de groupes silyles à des systèmes insaturés

Nous avons précédemment discuté des interprétations qui peuvent être proposées pour ce type de réaction [3-5, 22, 23] et nous préférons ici retenir le mécanisme de silylation à partir de carbanions (comme l'ont envisagé Weyenberg et al. [24-26] pour expliquer la disilylation d'hydrocarbures conjugués au moyen du système Me₃SiCl/Li/THF), à celui qui ferait intervenir des radicaux Me₃Si (issus d'un "magnésien silicié" de comportement radicalaire [15], ou d'un transfert d'électron de l'anion radical de la molécule de départ au chlorosilane selon un processus connu [22, 23, 27]); en effet, lors des réactions de silylation des hydrocarbures conjugués, on n'observe généralement pas la formation de Me₆Si₂.

L'addition d'un hydrogène au lieu d'un groupe SiMe₃ (obtention de XI, XIII et XVIII) peut s'expliquer notamment par des considérations stériques, l'hydrogène étant fixé sous forme de H' ou de H', l'HMPT pouvant être donneur de protons [28].

Réactions de substitution d'hydrogène

Ici encore, deux interprétations, l'une supposant la formation et la silylation de carbanions, l'autre une silvlation radicalaire, peuvent être proposées.

Silylation à partir de carbanions

La substitution d'hydrogène acétylénique par un groupe SiMe3 s'explique

par métallation classique de l'hydrocarbure suivie de silylation.

La substitution d'hydrogène allylique par un groupe SiMe₃ (avec transposition lors de la formation de XIX à partir de EtC≡CEt ou sans transposition lors de la formation du dérivé pentasilicié VIII) peut s'expliquer avec EtC≡CEt par exemple, selon le processus suivant:

$$EtC = CEt \xrightarrow{Mg/HMPT} MeCH \xrightarrow{\overline{}\phantom{Me$$

Ceci est à rapprocher des résultats observés par Gilman et Aoki [29], ou par Corriu et Massé [30] concernant l'action de Ph₃SiLi ou n-BuLi respectivement, sur des allylsilanes.

La formation de carbanions intermédiaires explique aussi la substitution d'hydrogène de groupes méthyles liés au silicium qui a été observée (avec Li ou RLi comme agents de métallation), notamment par West [17, 19, 31], Steward [32] ou Cunico [33].

Silylation par Me₃Si*

L'obtention de Me₆Si₂ dans les réactions de substitution d'hydrogène (autre que l'hydrogène acétylénique) par le groupe Me₃Si constitue un argument important en faveur d'une silylation radicalaire. Me₃Si peut provenir de la formation d'anions-radicaux par action de Mg/HMPT sur l'hydrocarbure de départ: ceux-ci, beaucoup moins stables que ceux donnés par les hydrocarbures conjugués, pourraient alors réagir sur Me₃SiCl pour donner Me₃Si.

L'action de Me₃Si sur un hydrogène en position allylique ou situé sur un groupe méthyle lié au silicium permet d'interpréter le résultat observé.

En conclusion s'il nous paraît probable que la substitution d'hydrogène acétylénique passe par le carbanion RC=C, les autres réactions de substitution d'hydrogène peuvent procéder des deux types de mécanismes exposés: la formation de Me₆Si₂ paraît en faveur d'un mécanisme de silylation par Me₃Si^{*}, mais la silylation à partir de carbanions peut être aussi envisagée et ce d'autant plus que l'anion radical formé par l'hydrocarbure de départ (ici non conjugué) peut engendrer soit le carbanion (par fixation d'un électron), soit le radical silyle (par transfert d'électron); les deux mécanismes sont donc complémentaires.

Remarque. En ce qui concerne l'obtention de III à partir de VIII nous n'avons pas traité de la réaction au niveau du carbone en para du groupe >C=C(SiMe₃)CH(SiMe₃)₂; la formation de Me₃SiCH₂SiMe₂CH< peut s'expliquer soit par transfert du groupe SiMe₃, favorisé par des raisons stériques, soit par élimination (stériquement favorisée) d'un des deux groupes SiMe₃ remplacé par un hydrogène et substitution d'un hydrogène lié à l'autre groupe triméthylsilyle. Aucune étude n'a été effectuée à ce sujet.

Conclusion

La silylation par le système Me₃SiCl/Mg/HMPT d'hydrocarbures acétyléniques a permis la synthèse d'hydrocarbures mono-, di- ou poly-siliciés pour la plupart originaux selon un processus de mise en oeuvre simple. Les résultats observés, qui s'insèrent dans un travail d'ensemble réalisé au Laboratoire [34], confirment l'efficacité de cet agent de silylation et ouvrent de nouvelles voies en synthèse organosilicique.

Partie expérimentale

Réactions de silylation

Nous décrivons ici un essai type, les conditions opératoires inhérentes à chaque essai étant ensuite résumées dans un tableau. La silylation de l'hexyne-3, effectuée en autoclave sera traitée à part.

Essai type

Au mélange Me₃SiCl/Mg/HMPT préalablement porté à 60° nous ajoutons, goutte à goutte, avec agitation, l'hydrocarbure devant subir la silylation. Dans la plupart des cas la réaction est exothermique, mais de toute manière on s'arrange de façon à maintenir une température d'environ 60-70° pendant toute la durée de l'addition, puis pendant quelques heures jusqu'à disparition pratiquement complète du magnésium. Lorsque la réaction est lente, elle est poursuivie à 80-90° (le temps de chauffage peut atteindre 2 à 3 jours).

Après refroidissement le produit est hydrolysé, en milieu acide, avec de l'eau glacée.

Rappelons que pour la disilylation du phénylacétylène un essai a été effectuée dans des conditions différentes (cf. silylation de PhC=CH), et a permis d'obtenir IV avec un rendement d'environ 60% (durée de l'opération: 20 h).

Pour les essais de disilylation les proportions des réactifs utilisées sont les suivantes: hydrocarbure, 0.1 mole; Mg, 0.1 mole; Me₃SiCl, 0.25-0.3 mole; HMPT ≈ 80 ml.

Pour la persilylation du phénylacétylène nous avons utilisé 0.5 mole de Mg, 1.2 mole de Me₃SiCl et 250 ml d'HMPT pour 0.1 mole de PhC≡CH.

Lors des réactions effectuées avec Me₃SiC≡CH ou Me₃SiC≡CSiMe₃ nous avons utilisé des quantités catalytiques de FeCl₃ (≈ 0.5 g) pour 0.1 mole de chacun de ces composés. Notons que leur persilylation a été réalisée dans les mêmes conditions que celles du phénylacétylène.

Silylation de l'hexyne-3

Nous avons chauffé un mélange de 16.4 g (0.2 mole) d'hexyne-3, 110 g (1 mole) de Me₃SiCl, 9.7 g (0.4 mole) de Mg et 143 g (0.8 mole) d'HMPT pendant 72 h à 190°. Après refroidissement le milieu réactionnel est traité comme indiqué dans l'essai type, XVIII et XIX étant recueillis par distillation.

Traitement de III par l'acide acétique au reflux

8 g de III sont traités par 30 ml de MeCOOH au reflux durant 6 h. Après neutralisation par Na_2CO_3 pour éliminer l'acide acétique n'ayant pas réagi, extraction à l'éther, traitement par de l'eau légèrement chlorhydrique et plusieurs lavages à l'eau (jusqu'à neutralité) on distille l'éther, puis les produits légers (jusqu'à $60^{\circ}/25$ mm). Le résidu est chauffé 1 h à 100° avec deux gouttes d'HCl concentré; (Me₃SiCH₂SiMe₂)₂O a été identifié par spectrométrie de masse (pic M-15 à 291).

TABLEAU 1 RESULTATS DE MICROANALYSE

Produit	Trouvé (calc.) (%)			Point d'ébullition (°C/mmHg)
	c	H	Sı	ou point de fusion (°C)
I	63.83	10.07	25.95	49 (MeOH)
	(63.75)	(10,00)	(26.25)	
ш	56.58	10.93	31.89	125 (MeOH)
	(56.86)	(11.11)	(32.02)	
VI	67.63	9.65	22.33	120/25
	(67.74)	(9.68)	(22.58)	
VIII	59.21	10.62	29.93	115 (MeOH)
	(59.27)	(10.72)	(30.02)	
ıx	74.68	9.09	15.82	
	(74.92)	(9.15)	(15.93)	
x	59.39	11.02	29.26	
	(59.15)	(11.26)	(29.55)	
XI	66.10	11.19	21.70	80-82/2
	(66.40)	(11.40)	(22,10)	
хи	70.87	9.83	19.36	110/1
	(70.59)	(10.03)	(19.38)	
XIII	77.75	9.41	12.98	137/27
	(77.77)	(9.26)	(12.96)	
XIV	54.17	10.97	34.69	130-132/25
	(54.32)	(11.11)	(34.56)	
XVI	51.59	11.47	36.18	89 (EtOH)
	(51.86)	(11.75)	(36.39)	

Identification des produits obtenus

Microanalyse

Les produits séparés à l'état pur ont été identifiés par microanalyse (sauf IV et XV, bien connus). Les résultats sont résumés dans le Tableau 1.

Spectrographie IR

Tous les composés préparés possèdent les bandes d'absorption caractéristiques du groupe SiMe₃ vers 1250, 840 et 755 cm⁻¹. Nous avons aussi observé notamment (cm⁻¹) ν (C=C) pour I (1635), III (1625) et VIII (1635); ν (C=C) pour IV (2160); ν (C=C) pour X (1925), XI (1940), XII (1930), XIII (1940) et XIX (1935).

Spectrométrie de masse

A l'exception de XV, très connu, tous les produits numérotés ont été identifiés en spectrométrie de masse par le pic moléculaire qui a permis de confirmer leur formule brute. Signalons que la spectrométrie de masse a été la seule voie utilisée pour identifier II et VIII. Il faut aussi noter que cette méthode a joué un rôle important dans l'identification des dérivés hautement siliciés, particulièrement dans le cas de III: outre le pic moléculaire (pour M 612) le spectre de masse présente un signal correspondant à M 145 (qui est le plus intense du spectre après le pic parent à M 73, correspondant au groupe Me_3Si); ce signal est attribuable au fragment $Me_3SiCH_2SiMe_2$, et il faut noter que l'on observe aussi un pic relativement faible correspondant à M 467 (612 — 145)

$$CH = CH$$
 $CH = CH$
 $C = C(S_1Me_3)CH(S_1Me_3)_2$
 $CH = CH$
 $C = C(S_1Me_3)CH(S_1Me_3)_2$
 $CH = CH$
 CH

ce qui est en accord avec la structure proposée pour III.

Spectrométrie RMN*

Nous observons pour:

I: trois singulets à -0.28 (9 H), 0.06 (9 H) et 0.32 (9 H) (groupes SiMe₃); un massif entre 6.60 et 7.38 (5 H) (Ph). (On utilise TMS ou HCCl₃ placé à 7.27 ppm comme référence interne; résultats en δ ppm).

III: (les différents échantillons de III préparés à partir de PhC≡CH de I, IV ou VIII présentent des spectres RMN superposables): un massif complexe entre -0.18 et +0.42 (60 à 65 H) duquel se détache nettement un singulet (6 H) (SiMe₂) à 0.27 ppm (groupes SiMe₃ et Me₃SiCH₂SiMe₂); un singulet à 1.27 ppm (1 H) (H₂); un doublet (1 H) dont chaque pic est légèrement dédoublé, centré à 1.42 [\ddot{H}_b couplé avec $H_c(J_{bc}$ 5 Hz) et $H_c(J_{bd}$ 1 Hz)], le couplage très faible entre H_b et H_d pouvant s'expliquer par l'angle formé par les liaisons $C-H_b$ et $C-H_d$); signal à allure de quadruplet (1 H) centré à 1.71 [H_c couplé avec H_b et $H_e(J_{ce} 3 \text{ Hz})$; un pic légèrement dédoublé à 2.79 ppm (1 H) (H_d légèrement couplé avec H_b). Le glissement chimique élevé de H_d ne peut s'expliquer qu'en supposant que H_d se trouve dans le cône de déblindage du système conjugué; un quadruplet centré à 5.76 (1 H) [H_e couplé avec H_c et $H_f(J_{ef} 10.5 \text{ Hz})$]; enfin un quadruplet centré à 6.59 (1 H) (H, couplé avec H, et H,). L'ensemble H, et H, présente l'allure d'un spectre AB dédoublé. Les couplages ont été mis en évidence par découplage de spins. Les spectres RMN et de masse sont en accord avec III; nous émettons toutefois une réserve quant à la position du groupe Me₃SiCH₂ car il pourrait être fixé sur un autre atome de silicium. Cependant nous avons retenu la formule indiquée qui interprète une éventuelle migration d'un groupe SiMe, et qui est stériquement favorisée.

IV: un singulet (9 H) (SiMe₃); un massif entre 7.05 et 7.60 ppm (5 H) (Ph). VI: deux singulets à -0.20 (9 H) et 0.05 (9 H) (groupes SiMe₃); un singulet (1 H) vers 6.25 (H éthylénique); un massif entre 6.72 et 7.40 (5 H) (Ph).

VIII: deux signaux: un avec épaulement, dont le sommet est situé à 0.07 (36 H), l'autre à 0.15 (9 H). (Si le benzène est utilisé comme solvant le spectre RMN présente dans cette région, 3 signaux d'intensités relatives 18, 18 et 9 ce qui est en accord avec la structure proposée); un singulet à 1.40 (1 H) (H allylique); deux massifs entre 5.40 et 5.83 (2 H) et entre 6.22 et 6.65 (2 H) (protons éthyléniques).

IX: un singulet à 0.31 (9 H) (SiMe₃); un spectre AB centré à 5.98 (2 H) (protons éthyléniques); un singulet à 7.46 (5 H) (Ph).

X: un singulet à 0.08 ppm (9 H) (Me₃Si lié au carbone sp^3); un singulet à

V n'a pas été séparé à l'état pur, mais la constante de couplage des protons éthyléniques J 20 Hz conduit à retenir pour ce composé une structure trans.

0.10 (18 H) (groupes Me₃Si liés à un carbone sp^2); un singulet à 1.27 (2 H) (CH₂), un singulet à 1.62 (3 H) (MeC=C \lesssim).

XI: un singulet à 0.18 (18 H) (groupes SiMe₃); un massif entre 1.55 et 1.87 (6 H) et un massif entre 2.08 et 2.36 (4 H) (protons du cycle).

XII: un singulet à 0.00 (9 H) (SiMe₃ lié à un carbone sp^3); un singulet à 0.18 (9 H) (SiMe₃ lié à un carbone sp^2); un doublet centré à 1.37 (CH₂); un singulet à 1.76 (MeC=C \subset); un signal à 7.12 (5 H) (Ph).

XIII: un singulet à 0.19 (9 H) (SiMe₃); un singulet à 1.76 (6 H) (Me₂C=C \leq); un signal à 7.12 (5 H) (Ph).

XIV: un singulet à 0.20 (groupes SiMe₃).

XV: un singulet à 0.16 (groupes SiMe₃).

XVI et XVII: un spectre complexe dans la région des protons des groupes SiMe₃.

XVIII et XIX (spectre du mélange): 3 singulets à 0.04, 0.055 et 0.12 d'intensités à peu près égales et un quatrième singulet nettement plus intense dans la région des protons des groupes SiMe₃; un massif à allure de triplet, légèrement dédoublé entre 0.76 et 1.2 dont le sommet est situé vers 0.95 (Me des groupes Et); un quadruplet légèrement dédoublé entre 1.82 et 2.3 (CH₂ des groupes Et); un massif entre 5.50 et 6.10 ppm (protons éthyléniques).

Remerciements

Nous tenons à remercier particulièrement Monsieur Guy Bourgeois (Institut du Pin, Université de Bordeaux I) qui a réalisé l'étude de nos produits en spectrométrie de masse, ainsi que Madame Vitry qui a apporté son aide pour la partie technique.

Nous exprimons aussi notre reconnaissance à Monsieur Michel Pétraud pour sa contribution efficace lors de l'étude RMN de nos dérivés: les discussions que nous avons eues avec lui-même et Monsieur James Dédier (Laboratoire de Chimie Organique de l'Université de Bordeaux I, groupe de Monsieur le Professeur Frainnet) nous ont été très précieuses.

Bibliographie

- 1 J. Dunogues, R. Calas et N. Duffaut, J. Organometal. Chem., 20 (1969) P. 20.
- 2 R. Calas et J. Dunoguès, C.R. Acad. Sci. Paris, Sér. C, 272 (1971) 554.
- 3 J. Dunogues, Thèse, (Groupe de Recherches du Doyen R. Calas), Bordeaux, 1973.
- 4 J. Dunogués, R. Calas, J. Dédier et F. Pisciotti, J. Organometal. Chem., 25 (1970) 51.
- 5 J. Dunogues, B. Arreguy, C. Biran, R. Calas et F. Pisciotti, J. Organometal. Chem., 63 (1973) 119.
- 6 D.R. Weyenberg, travaux non publiés (ouvrage de A.G. MacDiarmid "The Bond to Carbon", Marcel Dekker, New York 1968, Vol. 1. réf. 647).
- 7 Y. Nakadaira et H. Sakurai, J. Organometal, Chem., 47 (1973) 61.
- 8 R. West et G.A. Gomowicz, J. Amer. Chem. Soc., 93 (1971) 1721.
- 9 J. Klein et S. Brenner, J. Org. Chem., 36 (1971) 319.
- 10 J.Y. Becker, S. Brenner et J. Klein, Israel J. Chem., 10 (1972) 827.
- (a) R. Calas et P. Bourgeois, C.R. Acad. Sci. Paris, Sér. C, 275 (1973) 1117;
 (b) C. Biran, J. Dédier, J. Dunogués, R. Calas et N. Duffaut, J. Organometal. Chem., 35 (1972) 263;
 (c) Groupe de recherche R. Calas (travaux non publiés).
- 12 B.G. Shakhovskoi, M.D. Stadnichuk et A.A. Pétrov, Zh. Obshch. Khim., 35 (1965) 1714; I.A. Shikhiev, M.F. Shostakovskii et L.A. Kayutenko, Dokl. Akad. Nauk Azerb. SSSR. 15 (1969) 21; Chem. Abstr., 53 (1959) 6993 g.
- 13 D.H. Ballard et H. Gilman, J. Organometal. Chem., 15 (1968) 21.

- 14 D.H. Ballard et H. Gilman, J. Organometal. Chem., 19 (1969) 199.
- 15 J. Dunogues, E. Jousseaume et R. Calas, J. Organometal. Chem., 71 (1974) 377.
- 16 R. West, U.S. Govt, Res. Develop, Rep., 70 (1970) 58, Chem. Abstr., 74 (1971) 43298 u.
- R. West, P.A. Carney et I.C. Minéo, J. Amer. Chem. Soc., 87 (1965) 3788; J. Klein et S. Brenner,
 J. Amer. Chem. Soc., 91 (1969) 3094; J. Organometal. Chem., 18 (1969) 291.
- 18 F. Jaffe, J. Organometal. Chem., 23 (1970) 53.
- 19 L.C. Quass, R. West et G.R. Husk, J. Organometal. Chem., 21 (1960) 65.
- 20 N. Duffaut, C. Biran, J. Dunogues et R. Calas, J. Organometal. Chem., 24 (1970) C31.
- 21 J. Dunogues, R. Calas, N. Ardoin et C. Biran, J. Organometal, Chem., 32 (1971) C51.
- 22 J. Dunoguès, J.-P. Pillot, N. Duffaut, N. Ardoin et R. Calas, J. Organometal. Chem., 82 (1974) 217.
- 23 D.R. Weyenberg et L.H. Toporcer, J. Amer. Chem. Soc., 84 (1962) 2843.
- 24 D.R. Weyenberg et L.H. Toporcer, J. Org. Chem., 30 (1965) 943.
- 25 D.R. Weyenberg, L.H. Toporcer et A.E. Bey, J. Org. Chem., 30 (1965) 4096.
- 26 D.R. Weyenberg, L.H. Toporcer et L.E. Nelson, J. Org. Chem., 33 (1968) 1975.
- 27 F.W.G. Fearon et J.C. Young, J. Chem. Soc. B, (1971) 272.
- 28 H. Normant, T. Cuvigny et G.J. Martin, Bull. Soc. Chim. Fr., (1969) 1605.
- 29 H. Gilman et D. Aoki, J. Organometal. Chem., 2 (1964) 44.
- 30 R. Corriu et J. Massé, J. Organometal. Chem., 57 (1973) C5.
- 31 R. West et G.A. Gornowicz, J. Organometal, Chem., 28 (1971) 25.
- 32 O.W. Steward et J.S. Johnson, J. Organometal. Chem., 55 (1973) 209.
- 33 R.F. Cunico, J. Organometal, Chem., 60 (1973) 219.
- 34 R. Calas, 3rd Intern. Symp. Organosilicon Chem. Madison, U.S.A., 1972, Abstr., p. 5.
- 35 C. I. ouvrage de MacDiarmid [6], réf 636 à 647. En outre, de nombreuses références récentes concernant la condensation de chlorosilanes sur Li(Ph)C=C(Ph)—(Ph)C=C(Ph)Li (obtenu par action de Li sur le tolane) peuvent être relevées dans la littérature: nous ne les rapporterons pas ici ainsi que les autres réactions du même type.